This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑲日本固特許庁(JP)

⑩特許出願公開

¹⁹ 公開特許公報(A)

昭62-278705

(全5頁)

@Int_Cl_1

識別記号

广内整理番号

母公開 昭和62年(1987)12月3日

発明の数 1

H 01 B 13/00 C 23 C 20/08 H 01 B 1/08

HCB

C -8222-5E 7128-4K 8222-5E

図発明の名称

透明導電材料

②特 顧 昭61-121650

②出 顋 昭61(1986)5月26日

個発明 者

西 倉

宏

加古川市別府町新野辺1469

砂発明者

山 本 寺 尾

伸

加古川市神野町石守575—60

砂発明者 寺

幸 雄

神戸市灘区篠原南町2-4-17

審査請求 有

砂出 願 人

多木化学株式会社

加古川市別府町緑町2番地

明板書

1. 発明の名称

透明游戏材料

2.特許請求の範囲

Sb/Snモル比の3以下でSb及びSnか固治する 結晶質酸化スズ・アンチモンゾルからなる透明得電材料。

3. 発明の詳細な進明

(産業上の利用分野)

本発明は結晶質酸化スズ・アンチモンゾルか ちなる透明導電材料に関する。

透明 導電材料は大幅電池、 協像管等の光電変換 漢子、 防暴結 水防止ガラス等の透明 面発 熱体に 利用 され、 また 最近はエレクトロル ミネッセンス 菓子、 液晶 表示 菓子、 エレクトロクロミック 表示 漢子、 ブラズマディスプレイ、 電子写真法等にも応用され 研究開発が 進んに行われている。

これらの中で、 酸化スズや酸化インジウム系の 透明複雑材料は、 その耐熱性、耐限能性が優れ ることより、 発熱体や薄膜抵抗体として広く 安 用されており、 型に赤外部の反射率の高いこと を利用して、 近年大福熱発電のための選択透過 終としての研究関発も癒んに行われている。

この様に、 電気光学素子の目覚ましい発展と相まって、 透明 夢竜材料は近年兼羅的に需要が伸びつつある材料である。

(従来の技術)

造明神鬼材料として、従来より酸化インジウムースズ系、酸化スズーアンチモン系の材料が知られており、これらの金銭あるいは酸化物質 来等の材料が使用されている。

この様な透明帯電材料は、一般に化学素者法、 真空悪な法、反応性イオンプレーティング法、 スパック法、イオンピームスパック法等の額形 成法により基版に額状に被覆され実用に供され ている。

しかし、これらの方法はいずれも数数が複雑であり、 また庭形成連度が小さいという欠点を有するばかりでなく、 装置が複雑で、非常に高値

特開昭62-278705 (2)

ならのであるため展形成が小面積であり、大面 顔の葉を得ることができない問題がある。

更に、 複雑な形状に限を形成する場合には、 この方法では不均一となることより、 利用上斜約があった。

また化学スプレー法によると、比較的大面積の 複額を得ることができるが、 基板を高温に保ち ながら接波をスプレーすることより 大装置を必 要とし、更に腹の均一性の制御が困難である。

これに対し、液状の原料を基板にディップして度を形成する所間を布让は、比较的単純なプロセスにより大面積の膜が得られるという利点があり、且つ複雑な形状部位への整布でも比較的容易であることより、工業的に有望な方法である。

他化スズーアンチモン系の材料に於いてもこの 塗布法は幅広く検討されており、多種多様の液 状スズーアンチモン化合物の熱分解準勁が研究 されている。

従来より検討されているスズーアンチモン系

さく、更に、焼成時に腐食性のガスを発生するため、炉の通定を変し、作業環境上も肝ましくない。また子の電低を取り付けた茹板上に整布し、一体成形、焼成する場合には電腦を腐食させるなどの問題があった。

(発明が解決しようとする問題点)

本類明者らはこれらの実情に鑑み、電気光学分野等への適用時に所望される程々の特性に於て 優れる透明 再選材料を得べく 銀度研究を重ねた結果、本発明を完成させたものである。

(問題点を解説するための平段)

明ち本苑明は、Sb/Smモル比の、3以下でSb及びSnか固溶する結晶質酸化スズ・アンチモンゾルからなる透明導電材料に関し、放彩成が彩易であり、且つ均一な設を得ることができる室布法により使用することができる、優れた透明専志材料を提供するものである。

また本発明の結晶対象化スズ・アンチモンゾルは、 スズ、アンチモンの二成分を混合物として合有して概処理扱に啓花性化合物となるもので

材料は、主としてスズ及びアンチモンを共にイオンとして合有する有機収いは無機化合物の塩化合物液である。 従って、有機化合物の塩溶液の使用時には、有機物の残存がないように建立した。 不放射を行わなければならず、スズ及の低性ケモンが有機塩として解散したり、溶液の塩化、ガラスなどの基板とのなじみが悪く、ガーな異を得ることができなかった。

また、有機塩の液安定性を保つために安定化剤 を多く必要とする結果、溶い機厚のものしか む られず、且つ有機物合量が多いため、乾燥後に 多層ディップを行っても促成時に到離する等の 問題があった。

更に、これらの熱分解時に生成する酸化スズ・ アンチモンは一般に 粒子後が狙く、蜂に均一般 網性が要求される分野への適用については問題 があった。

また塩化第二スズ、三塩化アンチモン等の無 酸化合物の使用時には、形成された製が白海化 し、透明性の悪い酸となるばかりか関独皮も小

はなく、ゾル状態で分子分散状に固溶した酸化スズ・アンチモンの微調結晶コロイド溶液であり、これを達明導進材料に用いるものである。

(作 用)

本発明の透明等電材料について遅に説明すると、本務明に使用する結晶質酸化スズ・アンチモンゾルはSb/Saモル比8.3以下で8b及びSaが固治しているものであり、その製法については特額昭61-62657に記載する方法によればよい。

特開昭62~278705 (3)

その製法の一例を挙げると、先ず塩化第二ス ズ水溶液に三塩化アンチモンをSb/Snモル比 0. 07になるように混合溶解させ、これを重炭酸ア ンモニウム水溶液に加えゲルを生成させる。 次いで、このゲルをよく水洗した後、アンモニ アホモ適量加え、オートクレープで200℃10時 四の水熱処理を行うことにより結晶質酸化スズ・ アンチモンゾルを得ることができる。

この様にして得られるゾルを透明導意材料として使用する方法は、弦布法についてその一倒を挙げると、先ず前記ゾルをSaOa換算で10%温度としたものをガラス板に塗布し、乾燥させる。この場合、弦温で風乾させるだけで透明な飲が生成するが、100℃前後で乾燥を行っても良い。また所望する疑摩の調整は、結晶質酸化スズ・アンチモンゾルの濃度や強布方法を適時によっては良く、弦布及び乾燥機能を繰返すことにより、腹腔を厚く調整することは可能である。

従来の塩化第二スズ水溶液やテトラブトキシスズ化合物等の使用では、熱分解時の輝散の間

ている.

熱处理温度については、上述のように200℃ 程度の低温处理で導電性が得られるが、高温で 焼成を行う程SBO2の規結が進行し、導電性が何 上することから、より好ましくは500~600℃で 30~60分程度の規数を行えば良い。

(夹施例)

以下に本発明の実施例を掲げ近に認明を行うが、本発明はこれらに限定されるものではない。 尚、%は特にことわらない限り全て重量%を示す。

実 應 例 L

Sb/Snモル比 0.01に なるように 塩化 第二スズ 水溶液に三塩化アンチモンを加えた退合溶液を、 塩炭酸アンモニウム水溶液に 慢はんを 行ないなから 徐々に 添加し、 Sb と Sa の 共 沈ゲルを生成させた。

このゲルもろ別し、ろ波中に塩素イオンが認め られなくなるまで洗浄を繰り返し行なった。 組や熱分解性が多いがために設厚を取くすると 料盤する問題を生じる。

しかし本発明によると、前記ダルは水溶液で且つ安定剤として少量のアンモニアを含むだけであるため、乾燥油作のみで充分な強度を有する 膜を恐ることが可能であり、多別コーティング の後、熱処理を行っても酸は料離することがな

弦布、乾燥した後の指板を烧成することにより 透明等 基性を有するガラス 基板を得ることかで きる。

従来の塩化第二スズキテトラブトキシスズ と 化合物の使用では、100℃以下の焼成によると 塩素 や有機物が残留することより導電性が低いかの 使用では、酸化スズ・アンチモンが固溶する おから では、酸化スズにアンチモンが固溶する ため は 形を 有する こと、及び木分散体であることから、水、アンモニアが乾燥操作で殆ど揮散するため、200℃の熱処理後でも 面抵抗値は10~Ω/**<200℃の熱処理後でも 面抵抗値は10~Ω/**<200℃の熱処理後でも 面抵抗値は10~Ω/**<200℃の熱処理後でも 面抵抗値は10~Ω/**</p>

洗浄後のゲルに適量のアンモニア、及び水を 加えて500≈10%に削整し、オートクレーブに移 した後、220℃で4時間の水熱処理を行ない、結 品質酸化スズ・アンチモンソルを得た。

また、Sb/Snモル比か0.83、0.1、0.25となるように上記と同様の方法によりゾルを製造し、更に、比較のためにSb/Szモル比か0.35についても問様に行った。

この様にして得たゾルを充分に製器処理したパイレックスガラス上に塗布し、100℃で1時間の乾燥を行なった。 次いで、これを5℃/mimで耳温加熱し、500℃で30分の焼成を行ない、透明等電際観を供た。

この 体験に 銀ペーストで 電極を付け、 体膜の 顕 低抗 値を 測定した。

また、 際 膜 の 彼 長 60 0 m m 可 視 光 線 の 透 過 率 . 及 び 先 干 歩 法 に よ る 籔 厚 を 訓 定 し た 。

更に、 给 本による 引っ様き 試験により 段の 彼成を 別べ、18 % 監験により 窓の 耐薬品性をみた。

此年の結果を邪し表に示した。

特開昭62-278705 (4)

突顧例 2

SB/Smモル比0.07になるように腹酸第二スズ 水溶液に三塩化アンチモンを加えた混合溶液を、 重炭酸アンモニウム水溶液に復はんを行ないな から徐々に添加し、SbとSmの共沈ゲルを生成させた。

このゲルをろ別し、ろ波中に塩素イオン、硫酸 扱か詰められなくなるまで洗浄を繰り返し行なった。

沈沙後のゲルに選集のアンモニア、及び水を加えてSn0_10%に調整し、オートクレーブに移した後、160℃で10時間の水熱処理を行ない、結晶質酸化スズ・アンチモンゾルを得た。

この様にして砂たゾルを充分に良能处理した パイレックスガラス上に塗むし、100℃で1時間 の乾燥を行なった。

次いで、これを第2次に示した各種度で1時間 焼成し、途明導電弾験を得た。

此等の団抵抗、光透過率、膜厚及び膜強度を 割立し、結果を第2次に示した。

突旋倒3

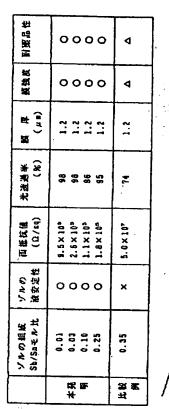
Sb/Sm モル比 0.05 で実施例 1 と同様に製造した結晶質酸化スズ・アンチモンソルを、充分に脱脂処理したソーグガラス上に塗布し、100 でで1時間の乾燥を行ない、次いで500 でで1時間の焼成を行なった。

次に、この弦布、乾燥、焼成の工程を散削器り返し、いわゆる多原コーティング法により透明 時代啓映を得た。

此等の資低抗、光透過率、終火總を調べ、結 楽を第3表に示した。

第3表

3	ティング 四数	南抵抗抗 (Ω/sq)	光透過率 (%)	经状效
t	问	8.3×10ª	98	负 舒
2	阋	3.8×10ª	96	良 好
3	网	2.6×10°	94	干渉額 少し有



戦	
_	
悉	

放表質は(こ)	200	076	400	200	600
) 西抵抗值 (0/8/)	2.2 × 10°	4.4×10°	6.4 × 105 3.9 × 10 a	5.6×10¢	3.5 × 10 f
光讲路舟(名)	80 01	1.6	4.6	9.6	95
(日か) (日か)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
政策	0	0	6	0	0

实施例 4

- 実施例2で得た本苑明の結晶質酸化スズ・ア ンチモンソル(Sb/Snモル比0.07、SnOgl0%)を 用い、充分に見旧処理したソーダガラス上に塗 布を行い、100℃で20分の乾燥を行った。

この操作を3回扱り返し、次いで200℃2時間の 放敗を行った。

また比較のために、塩化第二スズ水溶液に三 塩化アンチモンを Sb/Snモル比0.07となるよう に添加し、適量の塩酸と水をこれに加え溶解さ せ、SaOz16%のスズ、アンチモンを含有する均 一な溶液を得た。

又更に、テトラブトキシスズとアンチモント リプトキサイドをプタノールに宿解させ、Sb/S a モル比0.07、SaOe10%のスズ、アンチモンを 合有する溶液を得た。

これらの俗被を前記と同様に、ソーダガラス 上に塗布、乾燥、焼成処理を行なった。

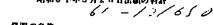
この様にして得られた存映の面紙は、光透過 車、廃状態を調べ、結果を第4表に示した。

昭和61年6月11日

Œ

1. 事件の表示

昭和61年5月26日出航の特許



2、発明の名称

透明游戏材料

3、被正をする者

事件との関係 特許出職人

兵庫以加古川 市別府町 綾 前2番地

多本化学体式会社 名

关 为

4. 雑正の対象





	コーティング 剤	西抵抗抗 (Ω/糾)	光迢通率 (%)	膜状態
水烧 叨	結品質酸化 スス゚・アンチモンゾ#	7.4×105	94	段好
比較例	塩化物溶液	10°以上	42	剝離有
	7474分 化合 物溶液	10-以上	63	和離初

5. 罐正の内書

(1) 明朝曹郭9以第6行と第7行の間に次の文を

このようにしてなられる木発用の近明等遺材 料は、遅進性材料として優れた特性を有するこ とより、大脳電池、BL米子、液晶素子、透明 スイッチ等の適用電板、CRT等のディスプレ イ 運 画 の 帯 電 筋 止 、 マイクロ 彼による 電 路 故 降 言坊止、放准智の準備促進、自動水、航空機、 改習等の窓の番が防止、適用発熱体、帯観能抗 5、無電解メッキの下施処理、ガラス維維の資 或坊正等に利用することができる。

更には、炭カル、シリカ等の無便はフィラーに コーティングを行なった脊髄性粉末としての利 用もできる。